## \_\_\_\_\_ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ \_\_\_\_ Свойства

УДК 537.228.3

# МАГНИТООПТИЧЕСКОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ МАГНИТНОГО СОСТОЯНИЯ И ФАЗОВОГО СОСТАВА СЛОЕВ InFeAs

© 2022 г. Е. А. Ганьшина<sup>*a*</sup>, З. Э. Кунькова<sup>*b*, \*</sup>, И. М. Припеченков<sup>*a*</sup>, Ю. В. Маркин<sup>*b*</sup>

<sup>а</sup>Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Ленинские горы, GSP-1, Москва, 119991 Россия <sup>b</sup>Институт радиотехники и электроники РАН, Фрязинский филиал, пл. Б. Введенского, д. 1, Фрязино, 141190 Россия

\*e-mail: z.kunkova@gmail.com Поступила в редакцию 12.09.2022 г. После доработки 02.10.2022 г. Принята к публикации 04.10.2022 г.

Изучены спектральные, температурные и магнитополевые зависимости магнитооптического экваториального эффекта Керра (ЭЭК), а также оптические спектры слоев InFeAs, сформированных ионной имплантацией и последующим импульсным лазерным плавлением при различных энергиях лазерного импульса. Обнаружена сильная зависимость магнитооптических и оптических свойств слоев InFeAs от энергии импульса. Спектры ЭЭК образца, сформированного при минимальной энергии импульса (W= 0.1 Дж/см<sup>2</sup>), свидетельствуют о присутствии в слабо легированной полупроводниковой матрице ферромагнитных нанокластеров (In, Fe)As с температурой Кюри ≈180 K, а также об отсутствии вторичных магнитных фаз. Спектры ЭЭК слоев, полученных при W= 0.15– 0.4 Дж/см<sup>2</sup>, являются суперпозицией вкладов от распределенных в объеме ферромагнитных нанообластей (In,Fe)As и приповерхностных включений Fe. Преобладание в спектрах вклада железа свидетельствует об усилении диффузии Fe к поверхности при увеличении энергии лазерного импульса. Анизотропия магнитооптических и оптических спектров подтверждает анизотропное химическое фазовое разделение в слоях.

*Ключевые слова:* разбавленные ферромагнитные полупроводники, (In,Fe)As, экваториальный эффект Керра, эллипсометрия

DOI: 10.31857/S0015323022601222

## введение

Одной из наиболее важных задач при изучении разбавленных ферромагнитных полупроводников (РФП) является получение высококачественных материалов с собственным высокотемпературным ферромагнетизмом. Значительный прогресс в этом направлении достигнут при получении низкотемпературной молекулярно-лучевой эпитаксией разбавленных железосодержаших РФП (A<sup>3</sup>, Fe)B<sup>5</sup> (A = Ga, In; B = Sb, As) [1-6]. В частности, были сформированы слои (In, Fe)Sb с содержанием Fe до 35%, температура Кюри ( $T_{\rm C}$ ) которых превышает комнатную (T<sub>ком</sub>) [5]. В семействе (А<sup>3</sup>, Fe)В<sup>5</sup> соединение (In, Fe)Аs уникально, так как в нем реализованы как р-, так и п-типы проводимости с высокой подвижностью электронов [2]. Однако при легировании, близком к однородному, не удается получать слои (In, Fe)As с  $T_{\rm C} > 70$  К. В то же время в слоях (In,Fe)As:Be, выращенных на вицинальных подложках GaAs(001) с использованием методов спинодального разложения и дельта-легирования, был реализован ферромагнетизм при комнатной температуре [6].

Если в подобных слоях удастся осуществить дальний магнитный порядок, они могут стать перспективными компонентами спинтронных устройств.

Слои (In,Fe)As были выращены также методом ионной имплантации с последующим импульсным лазерным плавлением (ИИ + ИЛП). В них обнаружено анизотропное распределение Fe в полупроводниковой матрице и зарегистрирована ненулевая намагниченность при Т<sub>ком</sub> [7]. Однако следует учитывать, что при росте в неравновесных условиях могут формироваться наноразмерные включения вторичных магнитных фаз [8, 9]. Возникновение ферромагнетизма в слоях РФП обычно регистрируют высокочувствительными СКВИД-магнитометрами, и наличие даже минимального количества нежелательных магнитных фаз может вносить заметный вклад в магнитный сигнал и приводить к неверным выводам. В связи с этим контроль фазового состава РФП критически важен.

Ферромагнетизм РФП проявляется в магнитооптических спектрах особенностями, энергетическое положение которых определяется зонной

1169

структурой исходного полупроводника [10]. По этой причине магнитооптическая спектроскопия является эффективным методом диагностики и исследования РФП, позволяющим регистрировать возникновение ферромагнетизма, изучать электронный спектр материала и выявлять наличие вторичных магнитных фаз. Мы использовали магнитооптическую спектроскопию в геометрии экваториального эффекта Керра, чтобы установить магнитное состояние и фазовый состав серии образцов InFeAs. Образцы были получены при имплантации одинаковой концентрации ионов Fe и варьировании энергии лазерного импульса, вызывающего плавление и последующую рекристаллизацию имплантированного слоя.

## ОБРАЗЦЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Образцы были получены имплантацией ионов Fe (с энергией 100 кэВ и флюенсом 1 × 10<sup>16</sup> см<sup>-2</sup>) в пластины InAs(001) и плавлением лазерным импульсом с энергией W = 0.1-0.4 Дж/см<sup>2</sup> (шаг  $\Delta W = 0.05$  Дж/см<sup>2</sup>). В дальнейшем нумерация образцов соответствует энергии лазерного импульса (s 0.1–s 0.4). Толщина рекристаллизованных слоев ≈90 нм. Информация о деталях технологии и предшествующих исследованиях подобных образцов содержится в [7], где было обнаружено присутствие фазы (In, Fe)As в виде пластин толщиной несколько нанометров, ориентированных параллельно плоскости (110) InAs.

В эксперименте измеряли сигнал экваториального эффекта Керра (ЭЭК):

$$\delta = [I(H) - I(-H)]/2I(0), \tag{1}$$

где I(H) и I(0) – интенсивности отраженного света при наличии и в отсутствие магнитного поля соответственно, в диапазоне энергий E = 1.5 - 3.5 эВ в магнитных полях до 280 кА/м в температурном диапазоне 20-300 К. Измеряли также зависимости ЭЭК от температуры  $\delta(T)$  и магнитного поля  $\delta(H)$  при фиксированных энергиях. С учетом обнаруженной в [7] анизотропии измерения проводили для двух ориентаций магнитного поля относительно кристаллографических осей InAs:  $\mathbf{1} - \vec{H} \parallel [110]$ (плоскость падения света || (110));  $\mathbf{2} - \vec{H} || [1 \overline{10}]$ (плоскость падения || (110)). Оптические свойства образцов исследовали с помощью спектральной эллипсометрии. Спектры эллипсометрических параметров  $\Psi(E)$  и  $\Delta(E)$  записывали при комнатной температуре в диапазоне E = 1.24 - 4.5 эВ для ориентации плоскости падения: 1 – || плоскости (110) InAs;  $2 - \|$  плоскости (1 $\overline{10}$ ).

## РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По данным эллипсометрии мы вычислили спектральные зависимости диагональных компонент псевдодиэлектрической функции  $\langle \epsilon \rangle = \langle \epsilon_1 \rangle +$  $+i\langle \epsilon_2 \rangle$  образцов InFeAs. Спектры мнимой части  $\langle \varepsilon_2(E) \rangle$  для трех образцов s 0.1, s 0.2 и s 0.4 демонстрируют общую тенденцию изменения зависимостей  $\langle \varepsilon_2(E) \rangle$  с ростом энергии лазерного импульса (рис. 1). На рисунке приведены также известные из литературы спектры  $\varepsilon_2(E)$  InAs [11] и Fe [12]. Штриховыми линиями отмечены энергии переходов  $E_1, E_1 + \Delta_1$  и  $E'_0$  в L и X критических точках зоны Бриллюэна InAs. В области этих переходов в спектрах  $\langle \varepsilon_2(E) \rangle$  слоев InFeAs хорошо выражены пики, свидетельствующие о сохранении в слоях InFeAs, сформированных методом ИИ + ИЛП, зонной структуры InAs. С ростом энергии лазерного импульса значения  $\langle \epsilon_2 \rangle$  слоев увеличиваются в низкоэнергетической части спектра, где поглощение полупроводниковой матрицы падает. Наблюдается размытие дублета, обусловленного переходами  $E_1, E_1 + \Delta_1$  и уменьшение пика в области перехода Е<sub>0</sub>. Причиной трансформации спектров  $\langle \varepsilon_2(E) \rangle$  может быть увеличение плотности дефектов полупроводниковой матрицы при легировании Fe. Из сравнения со спектром  $\varepsilon_2(E)$  Fe следует, что рост значений  $\langle \varepsilon_2 \rangle$  слоев в диапазоне E << 2.5 эВ может быть также связан с присутствием в них включений, сохраняющих свойства объем-

ного железа. На характер зависимостей  $\langle \varepsilon_2(E) \rangle$ может влиять и наличие окислов и шероховатости на поверхности слоев. На вставке рис. 1 вместе со спектром образца s 0.1 в геометрии 1 и спектром InAs приведена зависимость  $\langle \varepsilon_2 \rangle (E)$ , вычисленная для модели с реалистичными параметрами приповерхностной области. Модель включает: подложку InAs; слой смеси 0.8 InAs + 0.2 Fe толщиной 2 нм; поверхностный слой толщиной 5.5 нм, представляющий собой смесь 0.5 оксиды InAs + 0.5 пустоты. Коэффициенты определяют объемное соотношение фаз. Достаточно хорошее совпадение спектра  $\langle \varepsilon_2(E) \rangle$  образца s 0.1 и модельного спектра указывает на то, что кристаллическая структура в этом образце нарушена слабо. Количество включений железа, сохраняющих свойства объёмного материала, мало. Неопределенность состава поверхностного слоя других образцов не позволила построить модели для них. Можно лишь отметить, что введение в модель большего количества Fe приводит к существенному росту значений  $\langle \varepsilon_2 \rangle$ в низкоэнергетической части спектра. На рис. 1 видно, что в области E = 1.24 - 2.2 эВ значения  $\langle \epsilon_2 \rangle$  в геометрии 1 больше, чем в геометрии 2, причем анизотропия наиболее явно выражена в спектрах образца s 0.2.

ФИЗИКА МЕТАЛЛОВ И МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ том 123 № 11 2022



Рис. 1. Спектры мнимой части псевдодиэлектрической функции,  $\langle \varepsilon_2(E) \rangle$ , образцов s 0.1, s 0.2 и s 0.4 при T = 300 К для геометрий 1 и 2, а также спектры InAs [11] (кривая без символов) и "объемного" железа [12] (штриховая кривая). Тонкие штриховые линии – энергии переходов  $E_1$  и  $E_1 + \Delta_1$  в InAs при T = 300 К. 1 – плоскость падения || плоскости (110) InAs; 2 – плоскость падения || плоскости (110). На вставке спектры InAs, образца s 0.1 и зависимость  $\langle \varepsilon_2 \rangle(E)$  для модели: подложка InAs; слой 0.8 InAs + 0.2 Fe толщиной 2 нм; слой смеси 0.5 окислы InAs + 0.5 пустоты толщиной 5.5 нм.

От всех образцов при комнатной температуре регистрировали слабые сигналы ЭЭК. Отклик образца s 0.1 при  $T_{\text{ком}}$  был наименьшим, близким к погрешности измерений. При понижении тем-

пературы сигналы ЭЭК увеличиваются. Спектры  $\delta(E)$  образца s 0.1 при T = 20 K, H = 280 кА/м для геометрий 1 и 2 показаны на рис. 2а. В спектрах присутствуют особенности I и II в области энергий переходов  $E_1$  (2.608 эВ) и  $E_1 + \Delta_1$  (2.857 эВ) в L-критической точке зонной структуры InAs, а также полоса отрицательной полярности III в диапазоне  $E \approx 1.5 - 2.2$  эВ. Ранее мы наблюдали подобную полосу в спектрах ЭЭК ферромагнитного полупроводника (In,Mn) As. На вставке рис. 2а для сравнения показан спектр  $\delta(E)$  образца In<sub>0.931</sub>Mn<sub>0.069</sub>As с  $T_{\rm C}$  = 77 K [14]. Наличие характеристической структуры I + II в спектрах  $\delta(E)$ , а также подобие спектров образца s 0.1 и РФП (In,Mn)Аs указывает на присутствие в образце s 0.1 ферромагнитной фазы – (In, Fe)As. Малость сигнала от образца s 0.1 по сравнению с сигналом от образца  $In_{0.931}Mn_{0.069}$ As с невысоким для РФП и близким к однородному легированием указывает на то, что доля ФМ-фазы (In,Fe) As в образце s 0.1 незначительна. Магнитополевые зависимости,  $\delta(H)$ , при T = 20 К для геометрий 1 и 2, E = 1.81 эВ приведены на рис. 26, где вертикальные отрезки показывают погрешность измерений,  $\approx 2 \times 10^{-5}$ . Характер кривых  $\delta(H)$  можно объяснить магнитной неоднородностью образца: присутствием наряду с ферромагнитной фазой парамагнитной и, возможно, суперпарамагнитной фаз. На рис. 2а, 26 видно, что спектральные и магнитополевые зависимости ЭЭК образца s 0.1 слабо анизотропны.

Температурные зависимости ЭЭК образца s 0.1, записанные в двух геометриях, в пределах точности измерений совпадают. На рис. 2в показана кривая  $\delta(T)$  для геометрии 1 поля H = 280 кА/м, E = 1.81 эВ. Экстраполяция участка более резкого роста до пересечения с осью абсцисс даёт оценку температуры Кюри ФМ фазы (In,Fe) As  $T_{\rm C} \approx 180$  K.

Форма спектров ЭЭК существенно меняется при повышении энергии лазерного импульса, что наглядно демонстрируют зависимости  $\delta(E)$  образца s 0.15, показанные на рис. За. Спектры, измеренные при T = 50 и 20 К для геометрий 1 и 2 в поле H = 160 кA/м, представляют собой широкую полосу положительной полярности с максимумом в диапазоне 1.7–2.0 эВ. В области *E* < 2.2 эВ сигналы ЭЭК в геометрии 1 заметно больше, чем в геометрии 2, т.е. хорошо выражена магнитооптическая анизотропия. Линией без символов на рис. За показан спектр ЭЭК пленки Fe толщиной  $\approx 100$  нм на подложке GaAs при  $T_{\text{ком}}$ . Величина сигнала от пленки Fe уменьшена в 22 раза. Подобие спектров на рис. За указывает на присутствие в образце s 0.15 включений железа, сохраняющих свойства объемного материала. В высокоэнергетической части спектра наблюдаются слабые особенности в области переходов  $E_1$  и  $E_1 + \Delta_1$  в InAs. Таким образом, спектры ЭЭК образца s 0.15 являются суперпозицией вкладов от включений Fe и



Рис. 2. Образец s 0.1. (а) Спектры ЭЭК при T = 20 К, H = 280 кА/м и ориентации магнитного поля: 1 –  $\vec{H} \parallel [110], 2 - \vec{H} \parallel [1\bar{1}0]$ . Штриховые линии – энергии переходов  $E_1$  и  $E_1 + \Delta_1$  в InAs при T = 22 К [13]. На вставке – спектр  $\delta(E)$  ферромагнитного образца In<sub>0.931</sub>Mn<sub>0.069</sub>As ( $T_C = 77$  К) при T = 17 К [14]. (б) Зависимости  $\delta(H)$  при T = 20 К, E = 1.81 эВ для ориентаций 1 и 2 поля  $\vec{H}$ . Вертикальные отрезки показывают погрешность измерений. (в) Зависимость  $\delta(T)$  в геометрии 1 поля H = 200 кА/м, E = 1.81 эВ.

ФМ областей (In,Fe)As с преобладанием первого вклада. На рис. За видно, что при понижении температуры от 50 до 20 К сигнал ЭЭК уменьшается.



Рис. 3. Образец s 0.15. (а) Спектры ЭЭК при T = 50 и 20 К, H = 160 кА/м для геометрий 1 и 2, а также спектр пленки Fe на GaAs ( $\delta_{Fe}/22$ , d = 100 нм, T = 300 K). (б) Зависимости  $\delta(H)$  для двух геометрий, T = 50 и 20 К, E = 1.97 эВ. (в) Зависимость  $\delta(T)$  в геометрии 1 при H = 160 кА/м, E = 1.97 эВ.

Магнитополевые зависимости  $\delta(H)$  образца s 0.15 при T = 50 и 20 К в геометриях 1 и 2 для E == 1.97 эВ приведены на рис. 36. (Погрешность измерений такая же, как на рис. 26). Характер зависимостей  $\delta(H)$ , отличающихся от кривых намагничивания железа, можно связать с магнитной и фазовой неоднородностью образца. На рис. 3в показана зависимость  $\delta(T)$  в геометрии 1 поля H = 160 кА/м для E = 1.97 эВ. При понижении



Рис. 4. Образец s 0.2. (а) Спектры ЭЭК в поле H = 200 кА/м для геометрий 1 и 2 при T = 50 и 300 К. Кривая без символов – спектр пленки Fe на GaAs ( $\delta_{\text{Fe}}/35$ , T = 300 K). (б) Зависимости  $\delta(H)$  для геометрий 1 и 2 при T = 50 и 300 К, E = 1.81 эВ. (в) Зависимость  $\delta(T)$  для H = 200 кА/м в геометрия 1 при E = 1.97 эВ.

температуры наблюдается значительный близкий к линейному рост ЭЭК, сменяющийся спадом ниже 50 К. Немонотонное температурное поведение ЭЭК можно объяснить конкуренцией вкладов положительной полярности (от включений железа) и отрицательной полярности (от ФМ кла-

стеров (In,Fe)As), которые становятся соизмеримыми при T < 50 K.

Спектры ЭЭК образца s 0.2 при *T* = 50 и 300 К в двух геометриях поля H = 200 кА/м и спектр пленки сравнения показаны на рис. 4а. Видно, что спектры образца s 0.2 как при низкой, так и при комнатной температуре подобны спектру пленки железа. В низкотемпературных спектрах образца s 0.2 присутствуют также характеристические особенности в области переходов  $E_1$  и  $E_1 + \Delta_1$ в InAs. В диапазоне E < 2.2 эВ сигналы ЭЭК в геометрии 1 заметно больше, чем в геометрии 2. Анизотропия также хорошо выражена в спектрах  $\langle \varepsilon_2(E) \rangle$  образца s 0.2 на рис. 1. Зависимости  $\delta(H)$ образца s 0.2 при *T* = 50 и 300 К, *E* = 1.81 эВ для геометрий 1 и 2 привелены на рис. 4б. Они полобны зависимостям  $\delta(H)$  образцов s 0.1 и s 0.15. Температурная кривая,  $\delta(T)$ , образца s 0.2 для геометрии 1 поля H = 200 кА/м, E = 1.97 эВ, представленная на рис. 4в, демонстрирует значительный линейный рост сигнала ЭЭК при охлаждении. В спектрах ЭЭК и на зависимостях  $\delta(H)$  и  $\delta(T)$  образца s 0.2 конкуренция вкладов разной полярности явно не проявляется.

Форма и особенности спектров ЭЭК, а также характер зависимостей  $\delta(H)$  и  $\delta(T)$ , наблюдаемые для образца s 0.2, сохраняются для образцов s 0.25—s 0.4 как при низких температурах, так и при  $T_{\text{ком}}$ . Сигнал ЭЭК от этих образцов уменьшается при увеличении энергии лазерного импульса. Отметим, что сигналы ЭЭК малы от всех образцов s 0.15—s 0.4, следовательно, количество включений железа в них незначительно. Нам не удалось обнаружить их с помощью магнито-силовой микроскопии при  $T_{\text{ком}}$ , по-видимому, из-за более высокой локальности этого метода.

В [7] выполнены комплексные исследования аналогичных пленок InAs, имплантированных такой же дозой Fe и рекристаллизованных в одном из режимов ИЛП. Установлено, что после плавления ~2/3 атомов Fe диффундируют к поверхности, оставшаяся концентрация атомов Fe в слое InAs ≈ 2.5–3.1%. В приповерхностной области толщиной ≈50 нм около 70% ионов Fe занимают позиции катионного замещения. Остальные ионы Fe предположительно находятся в дефектном аморфном поверхностном слое. В матрице InAs обнаружены обогащенные Fe нанокристаллы толщиной несколько нанометров и длиной ≈90 нм в виде пластин параллельных плоскостям (110). Подтверждена ферромагнитная связь внутри обогащённых железом нанопластин и установлено отсутствие дальнего ферромагнитного порядка в образце. При Тком обнаружена ненулевая индуцированная полем намагниченность. Дано теоретическое обоснование преимущественной агрегации ионов Fe вдоль направления  $[1 \overline{1} 0]$  и анизотропного распределения Fe в форме обогащенных железом нанопластин. При анализе наших данных мы использовали результаты, полученные в [7].

Характеристические особенности в области переходов в L точке InAs присутствуют в низкотемпературных спектрах ЭЭК всех образцов, подтверждая наличие в них ФМ фазы (In, Fe)As. Доля фазы (In,Fe)As в образцах незначительна, так как эти особенности малы. Вторичные магнитные фазы отсутствуют только в образце s 0.1. Спектр ЭЭК этого образца формируется ФМ включениями (In, Fe)As с  $T_{\rm C} \approx 180$  К. Зависимости  $\delta(H)$  образца s 0.1 по-видимому, включают сопоставимые по величине ферромагнитную и суперпарамагнитную составляющие. Незначительное отличие магнитооптических и оптических спектров образца s 0.1 в двух геометриях эксперимента согласуется с данными [7], где при ориентации магнитного поля вдоль осей [110] и [1 10] наблюдали совпадение петель гистерезиса, соответствующее эквивалентности этих направлений в структуре цинковой обманки.

Спектры ЭЭК образцов s 0.15-s 0.4 являются суперпозицией вкладов от включений Fe и (In, Fe)As. Преципитаты Fe могут формироваться в приповерхностной области, где концентрация атомов Fe повышена вследствие диффузии из расплавленного слоя. Согласно данным энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии [7], увеличение концентрации Fe вблизи поверхности происходит локально, внутри нанопластин (In,Fe)As. Такое неоднородное распределение Fe в нанопластинах может приводить к анизотропному распределению частиц Fe вблизи/или на поверхности, их выстраиванию вдоль направления [110] и к анизотропии в спектрах образцов s 0.15-s 0.4. Преципитаты Fe в [7] не были обнаружены. Согласно нашим данным они присутствуют в образцах, полученных при  $W > 0.1 \, \text{Дж/см}^2$  (s 0.15–s 0.4).

Увеличение энергии лазерного импульса *W* от 0.15 до 0.2 Дж/см<sup>2</sup> вызывает рост сигнала ЭЭК и значений  $\langle \varepsilon_2 \rangle$ , а также значительную анизотропию в магнитооптических и оптических спектрах. Эти изменения указывают на рост количества приповерхностных ориентированных включений Fe из-за усиления диффузии из расплавленного слоя, температура которого повышается с ростом *W*. Дальнейшее увеличение *W* (0.25–0.4 Дж/см<sup>2</sup>) приводит к уменьшению сигналов и анизотропии в спектрах ЭЭК при сохранении формы спектров, характера зависимостей  $\delta(H)$  и  $\delta(T)$ , а также увеличенных значений  $\langle \epsilon_2 \rangle$  в низкоэнергетической области. Такие изменения могут быть вызваны поверхностной диффузией, а также испарением атомов Fe с ростом энергии лазерного импульса. Необычные температурные зависимости ЭЭК образцов s 0.2-s 0.4 и начальная часть кривой  $\delta(T)$ образца s 0.15, демонстрирующие значительный линейный рост при охлаждении, не характерны для "объемного" железа (с  $T_{\rm C} = 1043$  K). Возможно, такое поведение связано с ростом упорядоченности и суммарной намагниченности невзаимодействующих приповерхностных ферромагнитных и/или суперпарамагнитных частиц железа во внешнем магнитном поле при понижении температуры. Магнитная неоднородность слоев и соизмеримость сигналов от ферромагнитных и/или суперпарамагнитных частиц и парамагнитных атомов Fe, по-видимому, определяют характер магнитополевых зависимостей ЭЭК образцов s 0.15–s 0.4.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обнаружено сильное влияние энергии рекристаллизующего лазерного импульса на магнитооптические и оптические характеристики ИИ + ИЛП слоев InFeAs. При минимальной энергии импульса  $W = 0.1 \, \text{Дж/см}^2$  формируются слои, в слабо легированной InAs-матрице которых содержатся ферромагнитные нанокластеры (In,Fe)As с  $T_{\rm C} \approx$ ≈ 180 К, вторичные магнитные фазы отсутствуют. Образцы, полученные при  $W = 0.15 - 0.4 \, \text{Дж/см}^2$ , содержат распределенные в объеме ФМ нанокластеры (In,Fe)As, а также приповерхностные включения железа, образующиеся при диффузии Fe из расплавленного слоя к поверхности. Анизотропия в магнитооптических и оптических спектрах образцов, полученных при  $W = 0.15 - 0.4 \, \text{Дж/см}^2$ , соответствует картине анизотропного химического фазового разделения [7]. Это соответствие свидетельствует о том, что диффузия Fe происходит из областей формирования обогащенных железом кристаллографически ориентированных нанопластин (In,Fe)As и приводит к образованию вблизи и/или на поверхности ориентированных нанокластеров железа. Немонотонная зависимость сигнала ЭЭК образцов, полученных при  $W > 0.1 \ \text{Дж/см}^2$ , от энергии лазерного импульса, может быть следствием поверхностной диффузии, а также испарения атомов Fe при увеличении энергии импульса.

Авторы благодарны А.И. Руковишникову за измерения эллипсометрических спектров.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Hai P. N., Anh L D., S., Tamegai T., Kodzuka M., Ohkubo T., Hono K., Tanaka M. Growth and characterization of n-type electron-induced ferromagnetic semiconductor (In,Fe)As // Appl. Phys. Lett. 2012. V. 101. P. 182403-1–182403-5.
- Hai P.N., Anh L.D., Tanaka M. Electron effective mass in *n*-type electron-induced ferromagnetic semiconductor (In,Fe)As: Evidence of conduction band transport // Appl. Phys. Lett. 2012. V. 101. P. 252410-1–252410-5.

- Sakamoto S., Anh L.D., Hai P.N., Shibata G., Takeda Y., Kobayashi M, Takahashi Y., Koide T., Tanaka M., Fujimori A. Magnetization process of the n-type ferromagnetic semiconductor (In,Fe)As:Be studied by X-ray magnetic circular dichroism // Phys. Rev. B 2016. V. 93. P. 035203-1–035203-6.
- Tu N.T., Hai P.N., Anh L.D., Tanaka M. High-temperature ferromagnetism in heavily Fe-doped ferromagnetic semiconductor (Ga,Fe)Sb // Appl. Phys. Lett. 2016. V. 108. P. 192401-1–192401-4.
- Tu N.T., Hai P.N., Anh L.D., Tanaka M. Heavily Fedoped ferromagnetic semiconductor (In,Fe)Sb with high Curie temperature and large magnetic anisotropy // Appl. Phys. Express 2019. V. 12. P. 103004-1–103004-5.
- Hai P.N., Yoshida M., Nagamine A., Tanaka M. Inhomogeneity-induced high temperature ferromagnetism in n-type ferromagnetic semiconductor (In,Fe)As grown on vicinal GaAs substrates // Jap. J. Appl. Phys. 2020. V. 59. P. 063002-1–063002-8.
- Yuan Ye, Hübner R., Birowska M., Xu Ch., Wang M., Prucnal S., Jakiela R., Potzger K., Böttger R., Facsko S., Majewski J.A., Helm M., Sawicki M., Zhou Sh., Dietl T. Nematicity of correlated systems driven by anisotropic chemical phase separation // Phys. Rev. Mat. 2018. V. 2. P. 114601-1–114601-14.
- 8. Dietl T., Sato K., Fukushima T., Bonanni A., Jamet M., Barski A., Kuroda S., Tanaka M., Hai P.N., Katayama-

*Yoshida H.* Spinodal nanodecomposition in semiconductors doped with transition metals // Rev. Mod. Phys. 2015. V. 87. P. 1311–1377.

- Pereira L.M.C. Experimentally evaluating the origin of dilute magnetism in nanomaterials // J. Phys. D: Appl. Phys. 2017. V. 50. P. 393002 (1–26).
- Ando K. Magneto-Optics of Diluted Magnetic Semiconductors: New Materials and Applications // Magneto-Optics / Ed. by S. Sugano, N. Kojima. Springer Series in Solid-State Sciences. Berlin: Springer, 2000. V. 128. P. 211–241.
- Palik E.D., Holm R.T. Indium arsenide // Handbook of Optical Constants of Solids / Ed. by Palik E.D. Orlando, FL, USA: Academic, 1985. P. 479–489.
- Johnson P.B., Christy R.W. Optical constants of transition metals: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, and Pd // Phys. Rev. B 1974. V. 9. P. 5056–5070.
- Kim T.J., Yoon J.J., Hwang S.Y., Jung Y.W., Ghong T.H., Kim Y.D., Kim H.J., Chang Y.-C. InAs critical-point energies at 22 K from spectroscopic ellipsometry // Appl. Phys. Lett. 2010. V. 97. P. 171912-1–171912-3.
- Gan'shina E.A., Golik L.L., Kun'kova Z.E., Zykov G.S., Rukovishnikov A.I., Markin Yu.V. Magnetic Inhomogeneity Manifestations in the Magneto-Optical Spectra of (In-Mn)As Layers // IEEE Magn. Lett. 2020. V. 11. P. 2502105 (5pp).